

国際性あるダイバーシティ実現へ： 学術・産業の場における ダイバーシティ&インクルージョンを考える

2026年3月15日(日) 13:30 ~ 17:30

東京科学大学 大岡山キャンパス WL1-401
& オンライン



会員に限らず、どなたでもご参加いただけます。(参加費無料)

2025年4月、応用物理学会はダイバーシティ&インクルージョン(D&I)と国際交流の活動を統合しました。性別、経歴、国籍を超えて人々が集い、科学技術を進歩させることを目指します。本シンポジウムでは、D&Iの歴史、大学や企業の取り組みを紹介します。またパネル討論において、人々が受け入れ合い、繋がって未来の科学技術を育てる方法を考えます。

13:30-13:35	開会挨拶・企画趣旨説明 青砥 なほみ 広島大学
13:35-13:40	応用物理学会長挨拶 安達 千波矢 九州大学
13:40-13:55	世界のD&I (DEI)の歴史と現状 青砥 なほみ 広島大学半導体産業技術研究所 特命教授
14:00-14:30	招待講演: 研究大学の基盤:ダイバーシティと国際化 大野 英男 東北大学総長特別顧問(前総長)
14:30-15:00	招待講演: 国際交流・外国人材の活用の意義と課題 モラル ダニエル 静岡大学工学部教授, 応用物理学会 D&I・国際交流委員会 委員長
15:00-15:30	招待講演: 実利の観点から考えるダイバーシティ 合田 圭介 東京大学大学院理学系研究科 教授, Serendipity Lab.
15:30-16:00	招待講演: ソニーにおけるDE&Iチャレンジ 菅 真紀子 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 統括部長, Corporate Distinguished Engineer 岩手大学理工学部 教授
16:00-16:20	休憩
16:20-17:30	パネルディスカッション: 国際性あるD&Iのもとで科学技術を発展させるには? 司会: 青砥 なほみ パネリスト: 招待講演講師 兒玉 了祐 大阪大学レーザー科学研究所 所長 Kseniia Chelovechkova マイクロンメモリ ジャパン株式会社 Senior Engineer 奥村 紘子 パナソニック エナジー株式会社

How can we achieve D&I with international diversity in academia and industry in the field of applied physics?



1:30 pm - 5:30 pm, Sun., March 15, 2026

Institute of Science Tokyo, Okayama Campus, WL1-401 & Online

Anyone can participate for free, not just JSAP members.

In Japanese. Translated captions available via Zoom.

<https://meeting.jsap.or.jp/english/were-introducing-zoom-translated-captions>

In April 2025, JSAP integrated its D&I Committee with International Relations Committee. The purpose of the merger is to accelerate the advancement of applied physics and technologies fields through collaborations among diverse people such as all genders, backgrounds, or nationalities. This symposium will review the history of world D&I, and introduce initiatives in universities and corporations. In the panel discussion, how to achieve synergies and inclusive collaboration of people will be discussed to aim for future advancement of science and technology.

13:30-13:35	Opening Remarks Nahomi Aoto, Hiroshima University
13:35-13:40	Greetings from the President of the Japan Society of Applied Physics Chihaya Adachi, Kyushu University
13:40-13:55	The History and Current State of D&I / DEI around the World Nahomi Aoto, Research Institute for Semiconductor Engineering, Hiroshima University
14:00-14:30	Invited: Redesigning Research Universities through Diversity and Internationalization Hideo Ohno Special Advisor to the President of Tohoku University, Former President
14:30-15:00	Invited: Significance and Challenges of International Exchange and Foreign Human Resources Daniel Moraru, Professor, Shizuoka University, Chairperson of D&I-International Relations Committee, JSAP
15:00-15:30	Invited: The Practical Value of Diversity Keisuke Goda, Professor, The University of Tokyo, Serendipity Lab.
15:30-16:00	Invited: The DE&I Challenges at Sony Makiko Kan, General Manager and Corporate Distinguished Engineer, Sony Semiconductor Solutions Corporation, Professor, Iwate University
16:00-16:20	Break
16:20-17:30	Panel Discussion: How to Develop Science and Technology under International D&I Environment? Chair: Nahomi Aoto Panelists: All invited speakers listed above, Ryosuke Kodama, Director, Institute of Laser Engineering, The University of Osaka Kseniia Chelovechkova, Senior Engineer, Micron Memory Japan, K.K. Hiroko Okumura, Panasonic Energy Co., Ltd.